

工場又は事業場の名称	新規技術研究所
------------	---------

(3) 自主的取組実績の評価

ア (1)の計画年度における削減率についての進捗状況及び達成状況の評価

評価	達成状況
☒ A	計画年度の目標を達成できた。
☐ B	計画年度の目標を概ね達成できた(一部に課題がある。)
☐ C	計画年度の目標の達成に困難な課題がある。

備考 評価の欄は、該当するものを○で囲むこと。

イ 課題と対策

計画年度に対する目標は達成出来たが、下期以降の生産数抑制による影響が大きく、2024年度半導体市況は横ばいの見通しだが、継続して歩留まり改善による洗浄回数の削減や洗浄時の取り扱いによる暴露時間削減に努める。

備考 この項の記載は任意であること。ただし、アの評価の欄がCの場合は、必ず記載すること。